WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentkiassifikation 4:

H05K 3/34, 3/02

(11) Internationale Veröffentlichungsnammer: WO 86/06243

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

23. Oktober 1986 (23.10.86)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE86/00165

(22) Internationales Anmeldedatum: 15. April 1986 (15.04.86)

:31) Prioritätsaktenzeichen:

P 35 14 093.3

32) Prioritätsdatum:

16. April 1985 (16.04.85)

33) Prioritätsland:

DE

71)(72) Anmelder und Erfinder: EIDENBERG, Kaspar [DE/DE]; Barbarastrasse 18, D-5241 Gebhardshain (DE).

74) Aswalt: BERKENFELD, Helmut; An der Schanz 2, D-5000 Köln 60 (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europăisches Patent), CH (europăisches Patent), DE (europaisches Patent), FR (europaisches Patent), GB (europaisches Patent), IT (europaisches Patent), LU (europăisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europaisches Patent), US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Än-

derungen eintreffen.

(54) Title: PROCESS FOR THE CLOSING UP OF DRILL HOLES PROVIDED FOR IN A PRINTED CIRCUIT BOARD

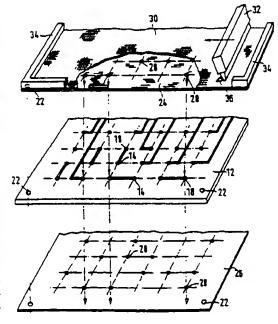
'54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM VERSCHLIESSEN VON IN EINER LEITERPLATTE VORGESEHENEN BOHRUNGEN

57) Abstract

Closing up of passive drill holes (14, 18) provided for in a printed circuit board (12). To this effect a mask (24, 26) with creen (30) is laid on the printed circuit board that has been drilled brough. At the points corresponding to the drill holes (14) that are o be filled, the mask (24, 26) has holes (28). With a doctor blade 32) solder fill varnish (36) is pressed through the holes in the screen (30) and in the mask (24) into the drill holes (18) as is done in the screen printing process. This pressing of the solder fill varnish into the drill holes (18) can be reinforced through the application of negative pressure from below on the printed circuit board (12).

(57) Zasammenfassung

Verschliessen der in einer Leiterplatte (12) vorgesehenen passiven Bohrungen (14, 18). Hierzu wird auf die gebohrte Leiterplatte eine Maske (24, 26) mit einem Sieb (30) aufgelegt. An den Stellen der zu verschliessenden Bohrungen (14) weist die Maske (24, 26) Löcher (28) auf. Mit einem Rakel (32) wird wie im Siebdruckverfahren Lötstoplack (36) durch das Sieb (30) und die in der Maske (24) vorgesehenen Löcher (28) in die Bohrungen (18) hineingedrückt. Dieses Hineindrücken des Lötstoplackes in die Bohrungen (18) kann durch Anlegen eines Unterdruckes an die Unterseite der Leiterplatte (12) verstärkt werden.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	71	Prantreich	ML	Mali
		GA	Gabun	MR	Manritagien
ΑŪ	Australien			MW	Malawi
88	Barbados	GB.	Vereinigtes Königreich		
BE	Belgien	HU	Ungam	NL	Niederlande
		TT	Italien	NO	Norwegen
BG	Bulgarien			RO	Ruminien
BR	Brasilien	JP	Japan		
Œ	Zentrale Afrikanische Republik	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SD	Sudan
		R	Republik Korea	SE	Schweden
CG	Kongo			SN	Senegal
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein		
CM	Kamerun	LE	Sri Lanka	SU	Soviet Union
		LU	Luxemburg	TD	Tschad
DE	Deutschiand, Bundesrepublik	-	Monaco	TG	Togo
DK	Dinemark	MC			
61	Finnland	MG	Madagaskar	w	ACCUMENT SOFT AND ADDRESS.
FI	Finnland		Madagaskar	US	Vereinigte Staaten ve

Verfahren zum Verschließen von in einer Leiterplatte vorgesehenen Bohrungen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verschließen von in einer Leiterplatte vorgesehenen Bohrungen mit Auftragen eines Lötstoplackes auf mindestens eine Seite der Leiterplatte.

Leiterplatten, auf denen gedruckte Schaltungen ausgebildet werden, sind bekannt. Diese Leiterplatten weisen aktive und passive Bohrungen auf. In die aktiven Bohrungen werden die Bauelemente eingesetzt. Diese werden mit Lot elektrisch angeschlossen. Dadurch werden die aktiven Bohrungen vakuumdicht verschlossen. Die passiven Bohrungen dienen zum elektrischen Verbinden der einen mit der anderen Seite der Leiterplatte. Man bezeichnet sie auch als Umsteiger von der einen zur nächsten Ebene. Hierzu bleiben die passiven Bohrungen offen. Sie werden nicht mit Lot verschlossen. Die elektrische Verbindung von der einen zur anderen Seite der Leiterplatte erfolgt dabei zum Beispiel mit der sogenannten Durchmetallisierung.

Die fertigen bestückten Leiterplatten werden auf verschiedene Weise geprüft. Bei einem modernen Prüfverfahren werden die Leiterplatten mit Unterdruck in einen Adapter gezogen und durch den Unterdruck in diesem gehalten. Dieser Unterdruck wird durch die offen gebliebenen passiven Bohrungen zerstört. Zum Anwenden dieses Prüfverfahrens müssen daher auch die passiven Bohrungen geschlossen werden.

Man hat versucht, die passiven Bohrungen auf einer Lötwelle

zu schließen. Dabei können sich jedoch zwischen einem Lötauge und einer angrenzenden Leiterbahn kleine Zinnperlen
festsetzen. Dadurch kann unter einem Bauelement ein Kurzschluß entstehen. Dieses Verfahren hat daher starke Nachteile.

Man hat weiter versucht, die Bohrungen mit einer Lötstopmaske aus einer Fotopolymerschicht geschlossen zu halten. Hierzu beläßt man diese Schicht in gespanntem Zustand über den Bohrungen. Unter Lötstopmaske ist dabei eine Schicht aus einem sogenannten Lötstoplack zu verstehen. Ein Lötstoplack ist ein Lack, der nach einem bestimmten Muster auf eine Leiterplatte aufgebracht wird. Er verhindert das Anhaften von Lot. Das Verschließen der Bohrungen mit einer Fotopolymerschicht ist jedoch ein sehr teures Verfahren.

Von diesem Stand der Technik ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Verschließen von Bohrungen in einer Leiterplatte zu finden, das sich sicher und kostengünstig durchführen läßt. Die Lösung für diese Aufgabe ergibt sich nach der Erfindung dadurch, daß die Bohrungen mit einem Pfropfen aus dem schon genannten Lötstoplack verschlossen werden. Zweckmäßig wird dieser Lötstoplack im Siebdruckverfahren aufgebracht. Im Siebdruckverfahren besitzt man große Erfahrung, und es läßt sich kostengünstig durchführen.

In der praktischen Verwirklichung der Erfindung ist vorgesehen, daß eine erste Maske mit einem der Zahl und der Lage der zu verschließenden Bohrungen entsprechenden Lochmuster und einem Sieb auf der von der Leiterplatte abgewandten Seite auf diese aufgelegt, der Lötstoplack aufgebracht und mit einem Rakel in die Bohrungen hineingedrückt wird. Dabei sollte der Durchmesser der in der ersten Maske vorgesehenen Löcher etwas über dem Durchmesser der zu verschließenden Bohrungen liegen. Das für die Pfropfen ge-

wünschte oder erforderliche Volumen läßt sich mit der Stärke der ersten Maske einregeln. Bei ansteigender Stärke steigt das Volumen der Pfropfen und umgekehrt.

Die Schneiligkeit und das Ausmaß, mit denen der Lötstoplack in die zu verschließenden Bohrungen eindringt, läßt sich erfindungsgemäß durch Anlegen eines Unterdruckes auf die andere Seite der Leiterplatte erhöhen. Hierzu wird im einzelnen vorgeschlagen, daß eine zweite Maske mit einem der Zahl und der Lage der zu verschließenden Bohrungen entsprechenden Lochmuster auf die andere Seite der Leiterplatte aufgelegt und ein Vakuum angelegt wird und damit das Hineindrücken des Lötstoplackes in die Bohrungen von der einen Seite unterstützt wird.

Das für den erfindungsgemäßen Siebdruck verwendete und auf die erste Maske aufgebrachte Sieb muß sehr grobmaschig sein. Der Lötstoplack soll weiter eine hohe Thixotropie aufweisen. Damit wird sichergestellt, daß er ausreichend schnell und tief in die zu verschließenden Bohrungen eindringt. Die Menge des Lötstoplackes wird so eingestellt, daß er mindestens die halbe Tiefe der Bohrung ausfüllt. In einer Weiterbildung kann das erfindungsgemäße Verfahren auch von den beiden Seiten der Leiterplatte aus angewendet werden. Hierbei werden die Bohrungen von jeder Seite zur Hälfte gefüllt und damit vakuumdicht verschlossen.

Am Beispiel der in der Zeichnung gezeigten Ausführungsform wird das erfindungsgemäße Verfahren nun weiter beschrieben. In der Zeichnung ist:

- Fig. 1 eine perspektivische Teilansicht einer fertigen Leiterplatte,
- Fig. 2 eine auseinandergezogene perspektivische Darstellung einer Leiterplatte während ihrer Herstellung, der

von oben auf sie aufzulegenden ersten Maske mit Sieb und Rakel und der von unten an sie anzulegenden zweiten Maske,

- Fig. 3 eine Teildarstellung, teilweise im Schnitt, durch die Leiterplatte während ihrer Herstellung beim Aufbringen des Lötstoplackes,
- Fig. 4 eine Darstellung entsprechend Fig. 3 mit zusätzlicher Verwendung der zweiten Maske auf der Unterseite der Leiterplatte und Anlegen eines Vakuums und
- Fig. 5 in vergrößertem Maßstab die Darstellung eines Gebietes aus Fig. 5 zur besseren Verdeutlichung der Verfahrensvorgänge.

Fig. 1 zeigt vereinfacht eine Leiterplatte 12 mit ihren offen bleibenden Bohrungen 14. In diese werden die Anschlüsse
der schematisch dargestellten Bauteile 16 eingesteckt. Fig.
1 zeigt weiter die zu verschließenden Bohrungen 18. Zwischen
diesen verlaufen die Leiterbahnen 20. Die Bohrungen 18 sind
durchmetallisiert. Damit kann der Strom von einer Leiterbahn
auf der Oberseite zu einer Leiterbahn auf der Unterseite der
Leiterplatte 12 fließen. In den Ecken der Leiterplatte 12
sind noch Paßbohrungen 22 vorgesehen. Mit diesen wird sie
bei ihrer Pertigung in der richtigen Lage gehalten.

Fig. 2 zeigt die gleiche Leiterplatte 12 während ihrer Herstellung. Sämtliche Bohrungen sind noch offen. Über der Leiterplatte 12 befindet sich die obere erste Maske 24. Unter der Leiterplatte 12 befindet sich die wahlweise anzulegende untere zweite Maske 26. Beide Masken 24 und 26 weisen dort, wo sich die zu verschließenden Bohrungen 18 befinden, Löcher 28 auf. Unmittelbar auf der oberen Maske 24 befindet sich das Sieb 30. Fig. 2 zeigt weiter den Rakel 32. Er ist innerhalb des Rahmens 34 verschiebbar. Der Lötstoplack, der

durch den Rakel 32 in die zu verschließenden Bohrungen 18 gedrückt wird, ist bei 36 angedeutet. In der Leiterplatte 12 sind sowohl die Bohrungen 14 als auch die Bohrungen 18 noch offen.

Fig. 3 zeigt die Ausübung des Verfahrens. Die Leiterplatte 12 liegt auf einer Unterlage 38. Auf der Leiterplatte liegen die obere Maske 24 mit den Löchern 28 und das Sieb 30 auf. Eingezeichnet ist weiter die Durchmetallisierung 40 sowohl der offenen Bohrungen 14 als auch der zu verschließenden Bohrungen 18. Im Betrieb wird der Rakel 32 in Richtung des eingezeichneten Pfeiles über das Sieb 30 geschoben. Dabei drückt er den vor ihm befindlichen Lötstoplack 36 durch die Maschen des Siebes 30 und durch die in der oberen Maske 24 vorgesehenen Löcher 28. Diese befinden sich genau über den zu verschließenden Bohrungen 18. Wie dies für die rechts liegende Bohrung 18 angedeutet ist, ist ein Pfropfen 42 aus Lötstoplack in diese hineingedrückt worden. Er füllt etwa die halbe Höhe der Bohrung 18 auf. In der weiter links liegenden Bohrung 18, über der sich gerade der Lötstoplack 36 befindet, hat der Pfropfen 42 noch nicht diese Länge erreicht. Bei Verwendung eines thixotropen Lötstoplackes ist dieser beim Hineindrücken in die Bohrung 18 noch flüssig.Dies erleichtert sein Eindringen in die Bohrung 18. Durch den durch den Rakel 32 ausgeübten Druck werden die obere Schablone 28 mit dem Sieb 30 vor und hinter dem Rakel 32 etwas angehoben. Nur unter dem Rakel 32 liegen sie unmittelbar auf der Leiterplatte 12 auf.

Falls Pfropfen 42 mit einer Länge von etwa der halben Höhe der Leiterplatte 12 nicht zum Verschließen der Bohrungen 18 ausreichen, kann das Verfahren, wie vorstehend angegeben, auch von der anderen Seite, das heißt von unten, ausgeführt werden. Ebenso läßt sich das Eindringen der Pfropfen 42 in die Bohrungen 18 durch das Anlegen eines Unterdruckes an die untere Seite der Leiterplatte 12 verbessern.

Dies zeigt Fig. 4. Die Oberseite der Unterlage 38 ist gerieft. Kanäle 44 treten durch die Unterlage 38 durch. Die bereits erwähnte zweite Maske 26 liegt auf der gerieften Oberseite der Unterlage 38 auf. An den zu verschließenden Bohrungen 18 weist sie Löcher 28 auf. Die Kanäle 44 sind an eine Unterdruckquelle angeschlossen. Über die Riefen in der Oberseite der Unterlage 38 pflanzt sich dieser bis zu den Löchern 28 in der zweiten Maske 26 und damit bis in die zu verschließenden Bohrungen 18 fort. Wenn nun der Rakel 32 über das Sieb 30 fährt und den Lötstoplack 36 in die Bohrungen 18 drückt, werden die sich bildenden Pfropfen 42 zusätzlich durch den Unterdruck nach unten gezogen. Man erkennt, daß der in Fig. 4 rechts befindliche Pfropfen 42 länger als sein Gegenstück in Fig. 3 ist.

Fig. 5 zeigt in größerem Maßstab den Teilbereich aus Fig. 4, der sich am und etwas links vom Rakel 32 befindet. Die sich auf diesen Teil beziehende Beschreibung von Fig. 4 gilt auch für Fig. 5.

Die Abmessungen und die räumliche Zuordnung der verschiedenen Teile in der Skizze sind nur schematisch und nicht maßstäblich zu verstehen.

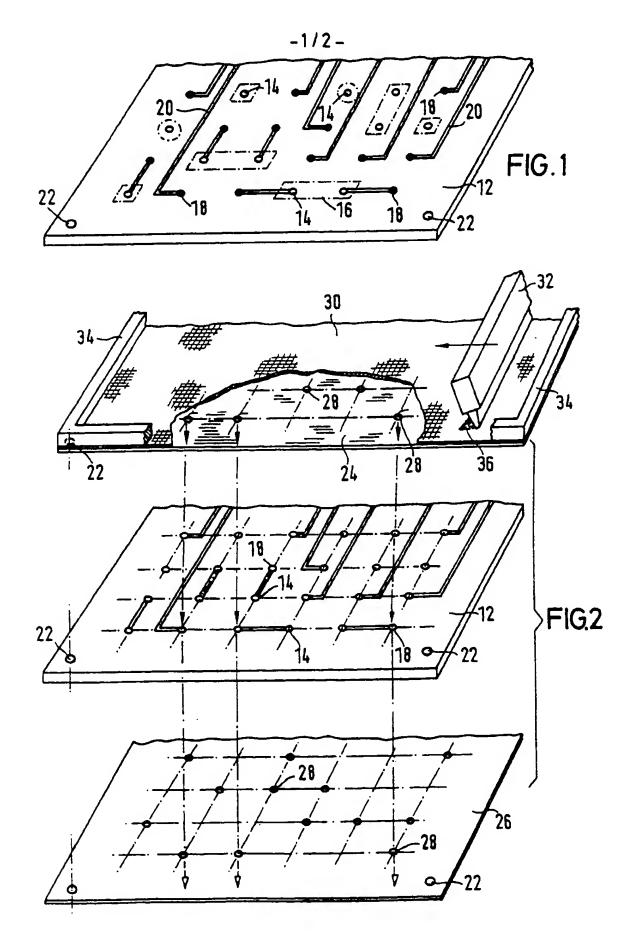
Patentansprüche

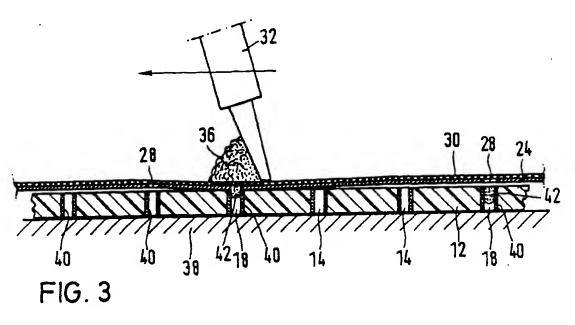
- 1. Verfahren zum Verschließen von in einer Leiterplatte vorgesehenen Bohrungen mit Auftragen eines Lötstoplackes auf mindestens eine Seite der Leiterplatte, dadurch gekennzeichnet, daß die Bohrungen mit einem Pfropfen aus Lötstoplack verschlossen werden.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Lötstoplack im Siebdruckverfahren aufgebracht wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Maske mit einem der Zahl und der Lage der zu verschließenden Bohrungen entsprechenden Lochmuster und einem Sieb auf der von der Leiterplatte abgewandten Seite auf diese aufgelegt, der Lötstoplack aufgebracht und mit einem Rakel in die Bohrungen hineingedrückt wird.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser der in der ersten Maske vorgesehenen Löcher etwas über dem Durchmesser der zu verschließenden Bohrungen liegt.
- 5. Verfahren nach Anspruch l bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Stärke der ersten Maske nach Maßgabe des für die Pfropfen gewünschten Volumens ausgewählt wird.
- 6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine zweite Maske mit einem der Zahl und der Lage der zu verschließenden Bohrungen entsprechenden Lochmuster auf die andere Seite der Leiterplatte aufgelegt und ein Vakuum angelegt wird und damit das Hineindrücken des Lötstoplackes in die Bohrungen von der einen Seite un-

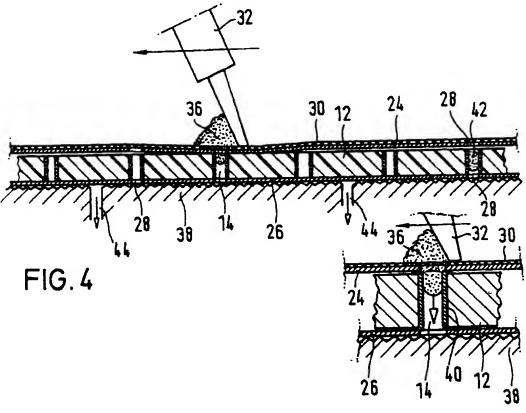
terstützt wird.

- 7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Lötstoplackes mit einer hohen Thixotropie.
- 8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß es auf den beiden Seiten der Leiterplatte angewendet wird.

ć,







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/DE 86/00165

	I, CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (It several classification symbols apply, indicate all)				
CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (it soveral cassification symbols apply, in- According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC					
1	1.4: H 05 K 3/34; H 05 K 3/02				
IL FIELD	S SEARCHED				
	Minimum Decume	visition Sourched 7			
Classificat	ion System	Classification Symbols			
Int. C					
	Decumentation Searched other to the Extent that such Decuments	han Minimum Documentation are included in the Fields Searched ⁶			
III. DOCI	IMENTS CONSIDERED TO SE RELEVANT				
Calegory *	Citation of Document, 11 with indication, where appr	repriets, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 15		
x	FR, A, 2551618 (COMPAGNIE D'INFORMA SPATIALE ET AERONAUTIQUE) 8 M line 16 - page 5, line 13; figure 1	1,2			
A			3,5		
A	US, A, 4478882 (ITALTEL SOCIETA ITALL TELECOMMUNICAZIONI SPA) 23 Oc line 45 - column 3, line 2, figure 1	IS, A, 4478882 (ITALTEL SOCIETA ITALIANA TELECOMMUNICAZIONI SPA) 23 October 1984, see column 2, line 45 - column 3, line 2, figure 1			
A		IS, A, 4323593 (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO.) 6 April 1982, see example 1; column 4, lines 44-65; figure 1			
"Y" later decument published after the international fill and comment state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citadien or other opecial resear (as specified) "O" document referring to an oral disciousure, use, exhibition or ments, such considered to investe an inventive step of the considered to investe and not in considered to invented					
-P- dec	or means supering published prior to the international filing date but or them the priority date claimed	in the ert. "A" decument member of the same			
IV. CERTIFICATION Date of the Asteri Cornelation of the International Search Date of Mailing of this International Search					
	Date of the Astural Completion of the International Search 28 July 1986 (28.07.86) 22 August 1986 (22.08.				
	nel Searching Authority OPEAN PATENT OFFICE	Signature of Authorized Officer			

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON

INTERNATIONAL APPLICATION NO.

PCT/DE 86/00165 (SA 12881)

ą

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 06/08/86

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR-A- 2551618	08/03/85	None	
US-A- 4478882	23/10/84	None	
US-A- 4323593	06/04/82	JP-A- 55138294	28/10/80

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 86/00165

1 K1 4	I. KLASSIFIKATION DES AMMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben)					
Nec	n der Internetionalen Patentklassifikation (IPC) oder nach de	r nationalen Klassifikation und der IPC				
Int. Ci 4	H 05 K 3/34; H 05 K 3/02					
II BEC	HERCHIERTE SACHGEBIETE					
-	Recherchierter	Mindestprüfstoff ⁷				
Klessifik	ationssystem	Klassifikationssymbole				
int. Cl.4	H 05 K					
	Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff unter die recherchiert	gehörende Veröffentlichungen, soweit diese en Sachgebiere fallen				
IILEINS	CHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN ⁹	7.11.17	Betr. Anspruch Nr. 13			
Art*	Kennzeichnung der Veröffentlichung ¹¹ ,soweit erforderlic	ch unter Angaba der maßgeblichen Teile/4	Betr. Anspruch Nr.			
х	FR, A, 2551618 (COMPAGNIE D' SPATIALE ET AERONAUTIQUE Seite 4, Zeile 16 - Seit Abbildung 1	1,2				
A			3,5			
A	US, A, 4478882 (ITALTEL SOCI TELECOMMUNICAZIONI SPA) siehe Spalte 2, Zeile 45 Abbildung 1	1,6				
A	US, A, 4323593 (MATSUSHITA E. 6. April 1982, siehe Bei Zeilen 44-65; Abbidlung	3,4				
		_				
* Besonders Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10: "A" Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist meldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist						
""" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ "" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ "" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ "" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ "" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ "" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ "" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ "" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ "" """ """ """ """ """ """ """ """ """ "						
bezieht gorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum aber nach dem beenspruchten Prioritatsdatum veröffent: Iicht worden ist gorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelliegend ist einen Fachmann nahellieg						
IV. BESCHEINIGUNG Absendedatum des internationalen Recherchenberichts						
	m des Abschlusses der internationalen Recherche Juli 1986	2 2 AUG 1986				
Internationale Recherchenbehorde Unterschrift des bevolltrachtsteller Businesteller B						

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT UBER DIE

INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. PCT/DE 86/00165 (SA 12881)

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 06/08/86

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbe- richt angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffent- lichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffent- lichung
FR-A- 2551618	08/03/85	Keine	
US-A- 4478882	23/10/84	Keine	
JS-A- 4323593	06/04/82	JP-A- 55138294	28/10/80